

**知られざるグローバル人材：  
北米在住外国学校出身者・海外教育経験者の日本進学に関する動向と課題**

日程：2018年1月25日（木） 14:00-17:00（受付開始 13:30）

大会会場：一橋大学 東キャンパス（東二号館 2202）

主催：一橋大学 国際教育センター・株式会社 Lighthouse

使用言語：日本語

定員：30名

締切日：2018年1月22日（月）

申込方法：以下の申込フォームより必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

<https://hrs.ad.hit-u.ac.jp/v33/entries/add/97>

**【概要】**

海外在住の日本人人口が増加する中、センサス（アメリカ国勢調査）によると、アメリカ在住の日本人人口は80万人に達します。また現地生まれの日本人（＝新二世）の18歳人口は毎年1万人を超え、西海岸を中心に増加傾向にあります。彼らの多くは日本や日本文化に強い興味を持ち、英語を母語としながら日本語力も有するため、グローバル化を進める日本の大学にとっては親和性の高いターゲット層といえます。

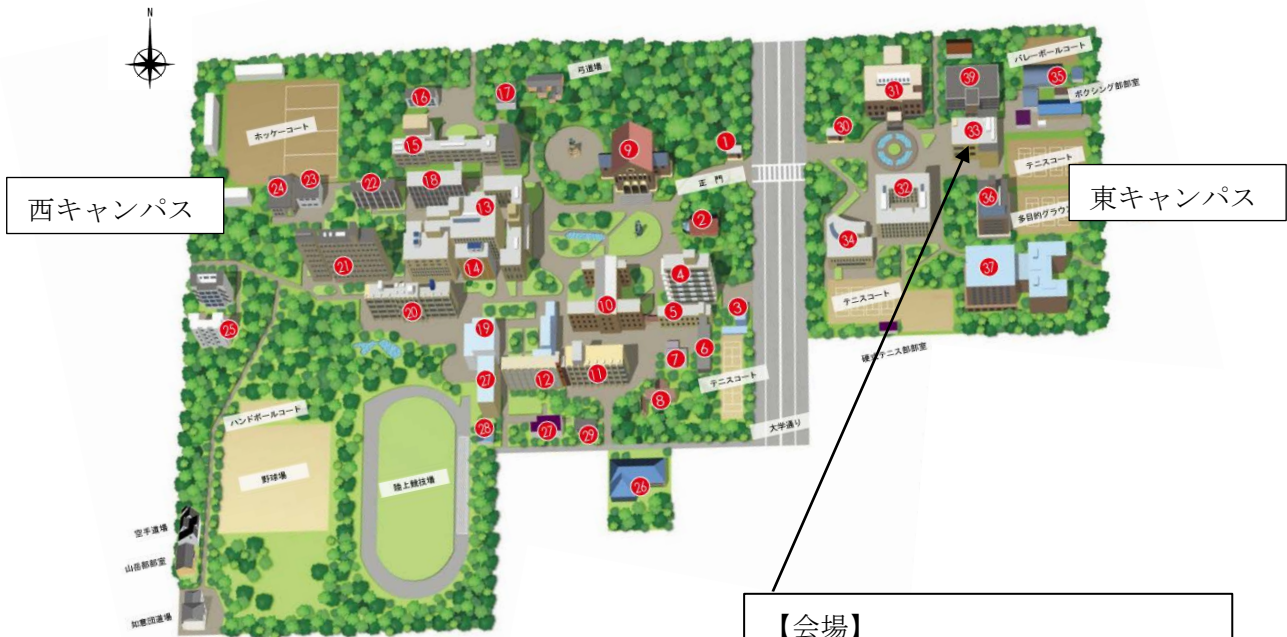
近年は、米国大学の学費の高騰や若年層の失業率の高さを背景に、日本の大学に進学を希望する「新二世」は増加傾向にあります。今回の勉強会では、長年「新二世」の大学進学を支援しているコンサルタントに北米の「新二世」市場について解説いただき、日本の大学に進学した外国学校出身者・海外教育経験者の視点から大学進学時における課題について情報共有したいと思います。

**【スケジュール】**

13:30	受付
14:00	開会ご挨拶
14:10	第一部 基調講演 「北米新二世市場のポテンシャルについて」 MACS Career & Education 代表 原田 誠 氏 質疑応答
15:00	第二部 調査報告 「北米における日本大学進学者の動向：保護者/生徒のアンケート調査」 司会： 国際教育センター 阿部 仁 コメンテーター： Lighthouse 代表 込山 洋一 氏 質疑応答
	休憩
16:00	第三部 外国学校出身者・海外教育経験者のパネル ディスカッション 「日本の大学への進学と課題」 司会： 国際教育センター 阿部 仁
17:00	閉会

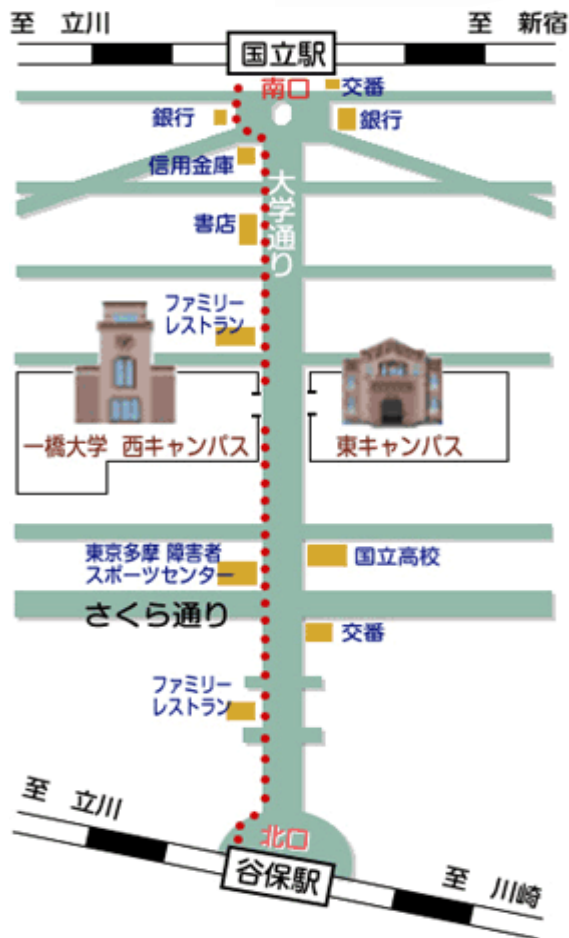
<会場案内図>

【キャンパス内建物配置図】



【会場】  
 一橋大学 東キャンパス  
 東二号館 2202 (建物配置図③③)  
 東京都国立中 2-1

【交通案内】



【お問い合わせ先】  
 一橋大学国際課国際企画係  
 Tel : 042-580-8761  
 Mail : int-so@dm.hit-u.ac.jp